|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPMA |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |  | EPMA |
| RICHIESTA DI ANALISI AL SERVIZIO DI MICROSONDA ELETTRONICA (EPMA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| compilare tutti i campi in modo chiaramente leggibile | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IDENTIFICAZIONE DELL’UTENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIPARTIMENTO / ENTE / SOCIETA’ : ……………………………………………… | | | | | | | | | | | | DATA : ………………………….. | | | | |
| INDIRIZZO : ……………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RICHIEDENTE : ………………………… | | | | | Nº TEL. : ………………………… | | | | | | e-mail : ………………………………… | | | | | |
| **Progetto U-GOV (1) : ………………………………….**  **RESPONSABILE : …………………………………….** | | | | | | | | **FIRMA : ………………………………………………..**  **(anche per presa visione delle tariffe applicate)** | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE** |
| SIGLE : **…………………………………………………………………….** |
| MATERIALI (es. leghe metalliche, vetri, ossidi, silicati, solfuri, etc.) : ……………………………………………….............................. |
| TIPOLOGIA DI CAMPIONE (es. mount 1”, sezione sottile, altri formati, specificare dimensioni) : ………………………….…...…… |
| ELEMENTI CHIMICI DA QUANTIFICARE : …………………………………………………………………………………………..……. |
| INTERVALLI APPROSSIMATIVI DI CONCENTRAZIONE (indicare unità di misura) : ……………………………..…………………. |
| SENSIBILITA’ AL FASCIO ELETTRONICO : ………………………………………………………………………………..………..…… |
| UTILIZZO CATODOLUMINESCNZA :  SI  NO |
| N. ANALISI PUNTUALI : ………………….. |
| N. MAPPE ELEMENTARI : ……………….. |
| ELEMENTI DA MAPPARE : ………………………………………………………………………………………….…………………..….. |
| ALLEGARE IMMAGINE DEL CAMPIONE |
|  |
| **N.B.: I CAMPIONI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI AL LABORATORIO DUE GIORNI LAVORATIVI IN ANTICIPO PER IL COATING IN CARBONIO, OVE NECESSARIO** |
| NOTE (del richiedente) : ……………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **(1)** da indicare solo per strutture dell’Università degli Studi di Milano  **mod. settembre 2021** |

|  |
| --- |
| Please, acknowledge the Unitech COSPECT Electron Probe Microanalyzer facility in your publications and grant applications where the facility instrumentation used and expertise, provided by our staff, contributed to the final work product: e.g. “EPMA analyses were performed at the EPMA facility of the Unitech COSPECT at the University of Milan (Italy)”.  Please, send us a pdf of your newly accepted papers if they contain data generated by the Unitech COSPECT EPMA facility. Also, please let us know if your grants that contain the Unitech COSPECT EPMA facility-generated data are awarded. |